# PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Patent Number:

JP63109413

Publication date:

1988-05-14

Inventor(s):

KOIKE YOSHIRO

Applicant(s):

**FUJITSU LTD** 

Requested Patent:

Application Number: JP19860256611 19861027

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/13; G02F1/133

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE: To prevent liquid crystal from deterioration of its quality due to a change in its characteristics and to improve productivity by forming a seal pattern surrounding the liquid crystal by an ultraviolet-ray setting material, dropping liquid crystal into the seal pattern under a pressure-reduced state, sticking bases and radiating ultraviolet rays to the stuck bases in atmosphere to seal them.

CONSTITUTION: A seal pattern 2 having a fixed height for surrounding liquid crystal 3 is printed on a base 1 including electrodes formed on its upper face and a spacer 8 is prayed into a space surrounded by the seal pattern 2. Under reduced atmosphere, the liquid crystal 3 is uniformly dropped on the space into which the spacer 8 has been sprayed. Since the liquid crystal 3 is uniformly dropped, the orientation of the liquid crystal characteristics is not deteriorated, the surface of the dropped liquid crystal is kept at an opened state, and bubble removal from the liquid crystal can be executed within a short period because of the pressure-reduced state. The base 1 is stuck to the other base 4, the stuck bases 1, 4 are irradiated by ultraviolet rays to set the seal pattern 2, seal the liquid crystal 3 and complete a liquid crystal display. Consequently, ununiformity in the liquid crystal characteristics, ununiformity in a gap between the bases and difficulty of production can be removed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-109413

@Int\_Cl.4

織別記号 101 321 庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)5月14日

G 02 F 1,

1/13 1/133 7610-2H 8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**②発明の名称** 液晶ディスプレイの製造方法

②特 願 昭61-256611

❷出 願 昭61(1986)10月27日

位発明者 小池

善郎

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

卯出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 人 并理士 井桁 貞一

明細書

1. 発明の名称

液晶ディスプレイの製造方法

## 2. 特許請求の範囲

一対の電極基板間に液晶層を有してなる液晶ディスプレイの製造方法において、

一方の基板(1) の間縁部に前記液晶(3) を囲う一定高さの紫外線硬化性シールパターン(2)を形成し、滅圧した状態でセル厚さに相当する分量の前記を扇(3)を前記基板上のシールパターン(2) 内に流下してからその上に他方の基板(4)を貼り合わせ、大気圧中にて前記シールパターンに紫外線を照射して硬化させて液晶層を封止することを特徴とする液晶ディスプレイの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

(概要)

この発明は、液晶ディスプレイを形成する際に、 液晶の特性変化による品質の低下を防止し生産性 を高めるために、液晶を囲うシールパターンを繋 外線硬化性材料で形成し、減圧した状態でこのシ ールパターン内に液晶を滴下し基板を貼り合わせ、 大気中にて繋外線を照射して封止する。

## (産業上の利用分野)

この発明は液晶ディスプレイの製造方法に関するものである。

液晶ディスプレイは、麻形軽量でしかも低消費 電力であると云うことから、コンピュータ端末、 各種計器、テレビ表示等に広く使用されている。

特に、テレビ表示のように諮詢表示を行う場合に、液晶の特性は、全面に渡って均一に良好であることが必要である。従って、セル厚の均一化が大きなポイントとなり、この均一化のために種々の方法が提案されている。

しかしながら生産性等を考えると未だ十分なものと言えない。更に、液晶注入工程においても、 注入時間が長いとか、液晶の使用優が多いとか、 液晶封止等に多くの問題を有しており、容易に高 品質の液品ディスプレイを作製できる製造方法が 要求されている。

#### (従来の技術)

従来の液晶ディスプレイの製造工程を第3図のディスプレイ要部科視図と第4図の流れ図を参照しなから説明する。即ち、第3図(a)の工程においては、まず一方の基板10に、接着剤を印刷等によっては、まず一方の基板10に、接着剤を印刷等によってが、以後第4図の(1)はこの工程を示すが、以後第4図の工程即位を括弧付き数字で示すが、以後第4図の工程即位を括弧付き数字で示液。このシールパターン9は、同図(a)に示すように液晶を注入するためにA部を関口した形状である。工程(2)において、この基板10上のシールパターン9内部に、スペーサ8を散布する。

次ぎに、工程(3)で他方の基板 4 をその上に置き 貼り合わせ、工程(4)で基板 4 を加圧し両基板10、 4 間の間隔、即ちギャップを制御しながらシール パクーン 9 を形成している封止剤を百数十度の温度にて硬化する。

以上のような従来の状況から、この発明では液 品パネルの液晶特性を損なうことなく高品質の液 品ディスプレイが容易に得られる液晶ディスプレ イの製造方法の提供を目的とするものである。

### (問題点を解決するための手段)

この発明は、一方の基板上に閉じた紫外線硬化性シールパターンを形成し、減圧した状態でセル厚さに相当する分量の前配液晶を前配シールパターン内に滴下して他方の基板を貼り合わせ、その後大気圧中にて前記シールパターンに紫外線を照射し封止をするようにする。

## (作用)

閉じたシールパターンを用いるので液晶注入時 に液晶の液れに起因する配向不良及び、クロマト 効果による液晶の電気抵抗の変化が防げ、また紫 外線照射によって短時間で封止が簡単に行える。 次に第3図(b)の工程においては、贴合せの終了 した基板に対して工程(5)で液晶3を注入する空間 を真空にして、注入口(A部)から液晶3を注入 する。

次に第3図(のにおいては、工程(6)で注入口を封 止剤で塞さいだ後、工程(7)で注入口付近に付着し た被品の拭き取り、洗浄を施し、以上によって液 品ディスプレイが完成される。

#### (発明が解決しようとする問題点)

従来の液晶ディスプレイの製造工程は、液晶注入以降工程が多く製作に時間を要すると云う問題と、シールパターン材料と封止剤とで一般に付けて、変なるために封止不良を発生するとともに、液晶を注入口を利用して注入しているために注入時の液晶の流れに起因する液晶の配向不良、基板に吸着するクロマト効果による注入口付近とそれ以外の部分とでの液晶の電気抵抗に違いが生じ、注入液晶の量の制御が不可能であると云う問題があった。

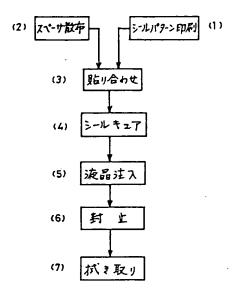
#### (事締例)

第1図は本発明による液品ディスプレイの製造工程を示す流れ図、第2図は本発明の液晶ディスプレイの構造を示す斜視図であり、両図を参照しながら本発明の製造法につき説明する。

第2図に示すように、まず一方の蒸板(上面には電極が形成済みである)1上に、液晶3を囲む一定高さのシールパターン2を印刷して形成する。第1図の(1)はこの工程であり、以後の工程についても前記第4図同様に括弧付き数字で示している。

このシールパターン 2 に囲まれた空間に従来と同じように、工程(2)でスペーサ 8 を散布する。そして工程(3)で滅圧された雰囲気内において、スペーサが散布された前配空間に液晶 3 を均一になるように滴下する。均一滴下のために液晶特性の配向性を損なうことがない。

滴下された液晶表面は閉放状態であり、しかも 液圧状態であるので、液晶の脱泡も短時間にて行 える。次に工程(4)で他の基板 4 との貼り合わせを 行う。



税未0制造Ⅰ程流小团 第 4 图